Треугольные решетки волн зарядовой и спиновой плотности в хемосорбированных монослоях металлов на поверхности алмазоподобных полупроводников

© М. Авиньон*, В.Н. Меньшов**, В.В. Тугушев*,**

* LEPES CNRS, 25. Av. Martyrs BP166, Grenoble, France ** Российский научный центр "Курчатовский институт", 107207 Москва, Россия

E-mail: sasha@mail.mics.msu.su

(Поступила в Редакцию 26 июня 2000 г.)

Проведен качественный анализ особенностей электронного спектра плоской треугольной решетки и возможностей возникновения в ней волн зарядовой и спиновой плотности (ВЗП и ВСП). Обсуждается два типа соизмеримых структур с ВЗП и ВСП в приближениях слабого и сильного межэлектронного взаимодействий. Рассмотрены приложения моделей ВЗП и ВСП к некоторым конкретным объектам — хемосорбированным монослоям металлов на поверхности (111) алмазоподобных полупроводников со степенью покрытия, близкой к 1/3.

Упорядоченные структуры и фазовые переходы в монослоях металлов, хемосорбированных на поверхности алмазоподобных полупроводников (в основном Si и Ge) интенсивно излучаются на протяжении нескольких десятилетий (см., например, [1]). В данной работе мы не ставим, разумеется, целью даже бегло осветить все аспекты этого направления в физике поверхности.

Только сравнительно узкий класс объектов, привлекших неожиданное внимание в последние годы, является предметом нашего обсуждения. Речь пойдет о монослоях некоторых непереходных металлов на поверхности типа (111) алмазоподобных полупроводников (Si, Ge) со степенью покрытия, близкой к 1/3. Кроме того, ограничимся лишь рассмотрением реконструированных монослоев типа $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$, имеющих структуру плоской треугольной решетки [2]. Вопрос о генезисе таких монослоев и причине их устойчивости многократно обсуждался в литературе (см., например, [3]), оданко до сих пор не существует однозначного ответа на него. Далее мы просто примем как факт наличие монослоя типа $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ без указания механизма реконструкции поверхности (111), приводящего к его возникновению. Конкретно к системам указанного типа относятся монослои металлов III группы (Al, Ga, In)/Si (111), IV группы (Pb, Sn)/Ge (111), V группы (Sb/Si (111) или Bi/Ge (111)), а также более сложные монослои K/Si (111): В (см. подробную библиографию в [1,2]).

С точки зрения электронной структуры все указанные системы характеризуются наличием довольно узкой (шириной W порядка 0.2–0.5 eV) поверхностной зоны, сформированной гибридизированными орбиталями монослоя металла и первого слоя полупроводника.

Элементарная поверхностная ячейка содержит один атом металла и три симметрично расположенных атома полупроводника [3], а заполнение узкой поверхностной зоны (без учета эффекта перетекания заряда между объемом полупроводника и поверхностью) регулируется перераспределением электронной плотности между sp^3 -орбиталями (Si, Ge) в первом поверхностном слое и *p*- (или *s*-) орбиталями хемосорбированного металла. Нетрудно убедиться, что в чисто "химическом" приближении такое перераспределение приводит к формально половинному заполнению узкой поверхностной зоны, в случае металлов IV группы (Pb, Sn) на поверхности Ge, Si (111) и металла I группы (K) на поверхности Si (111):В. Для металлов III и VI групп узкая поверхностная зона оказывается соответственно пустой и заполненной. Варьируя состав монослоя и сохраняя при этом степень покрытия 1/3, можно в принципе изменить заполнение поверхностной зоны в очень широких пределах без разрушения структуры $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ и треугольной поверхностной решетки.

Роль электронных корреляций в обсуждаемых системах стала всерьез приниматься во внимание после опубликования работы [4], посвященной исследованию фотоэмиссионных спектров структуры K/Si (111) $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$: В. Даже из простейших оценок следует, что эффективное электрон-электронное взаимодействие (одноцентровое отталкивание в модели Хаббарда) составляет для электронов поверхностной зоны величину порядка $U \approx 1-2 \,\mathrm{eV}$, т.е. заведомо параметр $U/W \ge 1$. Было высказано предположение, что структура [4] является моттовским диэлектриком во всем исследованном интервале температур и, возможно, антиферромагнетиком, хотя никакого изучения магнитного порядка до сих пор не проводилось. Лишь совсем недавно [5] были проведены расчеты поверхностного электронного спектра для системы [4] и первоначальные оценки роли корреляционных эффектов были в общем подтверждены.

В то же время другая группа обсуждаемых моноструктур — монослои Pb и Sn на Ge (111) ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) демонстрирует совсем иные свойства, чем уже упомянутая изоэлектронная структура K/Si (111) ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$): В. Именно в монослоях Pb и Sn на Ge имеет место структурный

переход из высокотемпературной металлической фазы $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$ в низкотемпературную реконструированную фазу (3×3) с малой щелью (Sn/Ge) или псевдощелью (Pb/Ge) (см., например, [6,7] и ссылки в [2] на более ранние работы). Механизм этого структурного перехода, а также влияние на него электронных корреляций остаются в настоящее время дискуссионными.

В принципе важная роль межэлектронного взаимодействия в поверхностных зонах для понимания зарядового и магнитного упорядочения на поверхности алмазоподобных полупроводников стала понятной уже давно.

Именно это взаимодействие ответственно за формирование антиферромагнитной структуры в квазиодномерных цепочках Пенди на атомарно чистых поверхностях (111) (2×1) кремния и алмаза [6]. Оно же определяет наряду с химической димеризацией величину диэлектрической щели в спектре поверхностных электронных состояний, а также особенности хемосорбции некоторых газов и металлов при малых степенях покрытия (см., например, [7]) в указанных выше системах.

Далее будет предложена простая модель, качественно объясняющая единым образом все имеющиеся на данном этапе результаты, касающиеся зарядового и спинового упорядочения в монослоях типа $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ на поверхности (111) кремния и германия. Эта модель основана на популярной и широко известной концепции волн зарядовой и спиновой плотностей (ВЗП и ВСП), успешно зарекомендовавшей себя при качественном описании электронных фазовых переходов в широком классе объектов [8]. Будут проанализированы различные варианты в пределе слабого $(U \ll W)$ и сильного $(U \gg W)$ взаимодействий, где только и можно более или менее обосновать теоретические подходы при расчете эффектов электронных корреляций. В первом случае речь идет о приближении самосогласованного поля непосредственно в модельном гамильтониане взаимодействующих фермионов, а во втором — об аналогичном приближении в эффективном гамильтониане псевдофермионов. Результаты обоих подходов в целом согласуются друг с другом, так что можно надеяться, что и в реальной ситуации ($U \ge W$) наши выводы останутся качественно справедливыми.

Особенности спектра одночастичных возбуждений в треугольной решетке

Рассмотрим систему взаимодействующих частиц в треугольной решетке с межатомным расстоянием *а*. В простейшем приближении сильной связи с учетом перескока только между ближайшими соседями спектр одночастичных возбуждений имеет вид

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = 2t \left[\cos k_x a + 2 \cos(k_x a/2) \cos\left(\sqrt{3}k_y a/2\right) \right], \quad (1)$$

где t > 0 — интеграл перескока (именно такой знак соответствует ситуации в треугольных поверхностных решетках хемосорбированных металлов на поверхности



Рис. 1. Зона Бриллюэна для треугольной поверхностной решетки.

(111) полупроводников (см., например, недавние расчеты зонного спектра в [5])). Зона Бриллюэна (рис. 1) формируется двумя векторами обратной решетки

$$\mathbf{K}_1 = \left(4\pi/\sqrt{3}a\right)\mathbf{e}_y, \quad \mathbf{K}_2 = (4\pi/a)(\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y/\sqrt{3}), \quad (2)$$

где \mathbf{e}_x и \mathbf{e}_y — единичные векторы. Эта зона имеет форму регулярного шестиугольника с площадью $S_0 = 8\pi^2/(\sqrt{3}a^2)$. Максимум $\varepsilon(\mathbf{k})$ соответствует (при t > 0) точке Γ ($\varepsilon_{\text{max}} = 6t$), а минимум — точке K ($\varepsilon_{\min} = -3t$), так что полная ширина полосы разрешенных состояний составляет W = 9t. Плотность состояний в этой полосе распределена весьма неравномерно и дается формулой

$$N(\varepsilon) = A(\tilde{\varepsilon}) / \left[2\pi^2 t (3+2\tilde{\varepsilon})^{1/4} \right], \quad \tilde{\varepsilon} = \varepsilon/2t, \quad (3)$$

где $A(\tilde{\varepsilon}) = K(k)$ (для k < 1) и $A(\tilde{\varepsilon}) = k^{-1}K(k^{-1})$ (для k > 1), K(k) — полный эллиптический интеграл первого рода с модулем

$$k = 1/2\sqrt{\left[2 + (3 - \tilde{\varepsilon}^2)/\sqrt{(3 + 2\tilde{\varepsilon})}\right]}.$$
 (4)

Заметим, что $0 \leq k < 1$ при $-1 < \tilde{\varepsilon} \leq 3$ и k > 1 при $-3/2 \leq \tilde{\varepsilon} < -1$. Нетрудно убедиться, что (3) обращается в ∞ при $\varepsilon \rightarrow -2t$ ($\tilde{\varepsilon} \rightarrow 1$, $k \rightarrow 1$), и в логарифмическом приближении возникает сингулярность типа Ван Хова

$$N(\varepsilon) \approx (3\nu/(4\pi^2 t))\ln(4/|1+\tilde{\varepsilon}|), \tag{5}$$

где $\nu = 1$ при $\tilde{\varepsilon} > -1$ и $\nu = 2$ при $\tilde{\varepsilon} < -1$. Таким образом, энергетическая "поверхность" $\varepsilon_0 = -2t$ представляет особый интерес. Предположим, что уровень Ферми μ в точности совпадает с ε_0 ($\mu = -2t$). Из (1) сразу можно убедиться, что "поверхность" Ферми образует в этом случае шестиугольник с площадью $S = 6\pi^2/(\sqrt{3}a^2)$, а число заполнения электронных состояний с учетом спинового фактора есть $n_0 = 2[(S_0 - S)/S_0] = 1/2$ (половина электрона на атом). Заметим также, что имеются

три пары сегментов "поверхности" Ферми (ребра шестиугольника), совпадающие при трансляции на векторы \mathbf{Q}_m (m = 1, 2, 3),

$$\mathbf{Q}_1 = \mathbf{K}_1 + 1/2\mathbf{K}_2, \quad \mathbf{Q}_2 = 1/2\mathbf{K}_2 - 1/2\mathbf{K}_1,$$

 $\mathbf{Q}_3 = 1/2\mathbf{K}_1 - \mathbf{K}_2.$ (6)

После приведения к первой зоне Бриллюэна $\{\mathbf{Q}_m\}$ суть просто векторы, соединяющие точки Γ и M на рис. 1 (в дальнейшем будем опускать индекс *m*, обозначая **Q** вектор Γ M в первой зоне Бриллюэна). Отметим, кстати, что $\varepsilon(\mathbf{Q}) = -2t$, так что именно через седловые точки M проходит линия, дающая сингулярность (5).

Таким образом, главный вклад в плотность состояний (5) вносит область вблизи ребер шестиугольника с вершинами в точках M, и даже небольшое изменение положения уровня Ферми μ относительно уровня ε_0 может заметно изменить число заполнения *n* по сравнению с $n_0 = 1/2$. Полагая $|\delta\mu/W| \ll 1$ (напомним, что W = 9t), где $\delta\mu = \mu - \varepsilon_0$ — сдвиг уровня химпотенциала относительно ε_0 , получим зависимость $n(\delta\mu)$

$$n(\delta\nu) = n_0 + (27\nu/2\pi^2)(\delta\mu/W)\ln(8e/9|\delta\mu/W|), \quad (7)$$

где $\nu = 1$ при $\delta \mu > 0$, $\nu = 2$ при $\delta \mu < 0$.

Уже при $\delta \mu / W \approx 0.1$ изменение $n(\delta \mu) - n_0$ составит, согласно (7), $\delta n = n(\delta \mu) - n_0 \approx 0.5$, т.е. заполнение п близко к половинному. Поэтому в дальнейшем предполагаем, что даже при заполнении $n \approx 1$ уровень Ферми лежит в области пика плотности состояний (5). Из зонных расчетов [2,5] можно убедиться, что и при более сложной форме спектра (1) с учетом перескока между неближайшими соседями этот вывод остается справедливым. Фактически учет таких перескоков приводит лишь к сдвигу энергии ε_0 в положительную сторону (ближе к центру зоны), что в свою очередь увеличивает $n_0 > 1/2$. Таким образом, вывод о нахождении уровня Ферми вблизи пика плотности состояний $N(\varepsilon)$, а также об определяющей роли состояний шестиугольника с вершинами в точках М в формировании этого пика представляется весьма общим для обсуждаемых систем и не связан слишком строго с приближением (1) для $\varepsilon(\mathbf{k})$.

Займемся теперь другой важной характеристикой — одночастичной функцией отклика $\chi^0(\mathbf{q})$, входящий в критерий неустойчивости системы относительно перехода в состояние ВСП или ВЗП

$$\chi^{0}(\mathbf{q}) = \int \left[d\mathbf{k} / (2\pi)^{2} \right] \left[(n_{\mathbf{k}} - n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}) / (\varepsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \varepsilon_{\mathbf{k}}) \right], \quad (8)$$

где интегрирование проводится по первой зоне Бриллюэна. Вблизи волнового вектора $\mathbf{q} = \mathbf{Q}$ оценка (8) дает с логарифмической точностью при $|\delta \mu / W| \ll 1$

$$\chi^0(\mathbf{Q}) \sim (1/W) \ln^2 |\delta \mu/W|,$$
 (9)

т.е. $\chi^0(\mathbf{q})$ расходится при $\delta\mu = 0, \mathbf{q} \to \mathbf{Q}$. Эта расходимость связана очевидным образом с особенностью

Ван Хова в $N(\varepsilon)$ (5) и "нестингом" участков поверхности Ферми на рис. 1 при $\delta \mu = 0$. Следует отметить, что резкий пик в $\chi^0(\mathbf{q})$ вблизи $\mathbf{q} = \mathbf{Q}$ сохраняется при учете перескоков между неближайшими соседями и заполнении *n*, близком к единице (см. [2]). Это неудивительно в силу уже отмеченного выше своеобразного пиннинга уровня Ферми вблизи пика плотности состояний $N(\varepsilon)$. Таким образом, аномалия $\chi^0(\mathbf{q})$ при $\mathbf{q} \to \mathbf{Q}$ представляется не сильно зависящей от детального вида спектра $\varepsilon(\mathbf{k})$ и сделанных упрощений.

Формирование волн зарядовой и спиновой плотности в пределе слабого взаимодействия

Рассмотрим модельный гамильтониан взаимодействующих квазичастиц на треугольной решетке

$$H = \sum_{\mathbf{k},\alpha} \varepsilon(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}\alpha}^+ a_{k\alpha} + U \sum_i n_i \uparrow n_i \downarrow + 1/2V \sum_{i,j} n_i n_j, \quad (10)$$

где $\varepsilon(\mathbf{k})$ — спектр одночастичных возбуждений (1), \mathbf{k} — двумерный квазиимпульс, α — спиновый индекс, (*i*, *j*) — ближайшие соседи в треугольной решетке, *U* одноузельный (хаббардовский) потенциал отталкивания, *V* — кулоновский потенциал взаимодействия между ближайшими соседями. Хорошо известно, что обобщенные критерии неустойчивости основного состояния системы с гамильтонианом (10) относительно перехода в состояния с ВЗП и ВСП даются выражениями

$$U_e(\mathbf{q})\chi^0(\mathbf{q}) \ge 1, \quad U_c(\mathbf{q}) = -V\sum_{\mathbf{n}} \exp(i\mathbf{q}\mathbf{n}) - U,$$

 $U_s(\mathbf{q})\chi^0(\mathbf{q}) \ge 1, \quad U_s(\mathbf{q}) = U$ (11)

для переходов в состояния ВЗП и ВСП соответственно.

Суммирование ведется в (11) по ближайшим соседям. Отметим как очень важное то обстоятельство, что U_s не зависит от волнового вектора **q**, поэтому выбор типа структуры ВСП определяется только максимумом $\chi^0(\mathbf{q})$. В то же время $U_c(\mathbf{q})$ сильно зависит от **q** (может даже менять знак), поэтому выбор типа структуры ВЗП заранее неочевиден. Действительно, максимум $U_c(\mathbf{q})$, как легко убедиться, достигается при $\mathbf{q} = \mathbf{P}$ (это вектор, соединяющий точки Γ и *K* на рис. 1), в то время как максимум $\chi^0(\mathbf{q})$ соответствует $\mathbf{q} = \mathbf{Q}$ (вектор Γ M).

Таким образом, $U_c(\mathbf{P}) = 3V - U$, а $U_c(\mathbf{Q}) = 2V - U$, и всегда $U_c(\mathbf{Q}) < U_c(\mathbf{P})$. В зависимости от взаимоотношений между потенциалами V и U могут сложиться следующие ситуации: а) 3V - U < 0, тогда переход в состояние с ВЗП вообще невозможен; b) 3V - U > 0, но 2V - U < 0, тогда состояние с ВЗП с волновым вектором **P** только и может иметь место; c) 3V - U > 0, 2V - U > 0, тогда состояния с ВЗП с волновыми векторами **P** и **Q** конкурируют между собой. В последнем случае резуль-



Рис. 2. Структуры ВЗП и ВСП с волновыми векторами Q(a) и P(b).

тат конкуренции зависит от заполнения зоны (т.е. от величины $\delta \mu$). В непосредственной близости к заполнению $n = n_0 = 1/2$ логарифмическая сингулярность в $\chi^0(\mathbf{Q})$ неизбежно приводит к формированию структуры с ВЗП на волновом векторе \mathbf{Q} , но даже при небольшом удалении от n_0 (ближе к половинному заполнению $n \approx 1$) структура с ВЗП на волновом векторе \mathbf{P} может становиться более выгодной. В принципе не исключено также образование несоизмеримой структуры ВЗП.

В случае ВСП все обстоит гораздо проще, и при прочих равных условиях наиболее выгодна реализация структуры с волновым вектором **Q** из-за логарифмической сингулярности в $\chi^0(\mathbf{Q})$ при $n = n_0 = 1/2$. Поскольку максимум $\chi^0(\mathbf{Q})$ сохраняется, как уже отмечалось выше, и при заполнении, близком к половинному $(n \approx 1)$, нет никаких оснований говорить о смене типа структуры ВСП.

На рис. 2, *а*, *b* показаны возможные варианты структур с ВЗП и ВСП, обсужденные выше. Отметим, что ВЗП с волновым вектором **P** соответствует, скорее всего, экспериментально наблюдаемой фазе 3×3 в (Pb, Sn)/Ge (111), тогда как тип ВСП в K/Si (111):В пока не определен.

Уравнение самосогласованности для параметра порядка Δ (синглетного в случае ВЗП или триплетного в случае ВСП) может быть сравнительно легко решено лишь в случае упорядочения с волновым вектором **Q**. Это уравнение имеет вид (здесь и далее рассматриваем только ситуацию при нулевой температуре T = 0)

$$\Delta = \left[\Delta U_{c,s}(\mathbf{Q}) / \pi^2 \right] \\ \times \int_{D} \left\{ \left(dx dy \right) / \left[\left(4t \cos x \cos y \right)^2 + \Delta^2 \right]^{1/2} \right\}, \quad (12)$$

где $D(\mu)$ — область интегрирования по заполненным состояниям в зоне Бриллюэна. При $\mu = \mu_0$ (уровень Ферми лежит строго в максимуме плотности состояний) с логарифмической точностью решение (12) дается выражением

$$\Delta = \Delta_0 = 4t \exp\left[-4\pi \sqrt{t/U_{c,s}(\mathbf{Q})}\right].$$
(13)

Детальный расчет зависимости $\Delta(\mu)$ при $\mu \neq \mu_0$ может быть выполнен только численно, что не является целью данной работы и требует самостоятельного исследования. Во всяком случае, формула (13) может быть использована в качестве верхней оценки величины параметра порядка ($\Delta(\mu) \leq \Delta_0$) при всех рассмотренных выше вариантах упорядочения для качественного анализа одночастичного спектра в перестроенной фазе.

Обсудим изменения в плотности состояний, возникающие при упорядочении с волновым вектором **Q**. Форма $N(\varepsilon)$ сильно меняется вблизи энергии $\varepsilon = \varepsilon_0 = -2t$, и при $|\varepsilon + 2t| > \Delta$ имеем

$$N(\varepsilon) \sim (\Delta/t)(\ln t/\Delta) / \left[(\varepsilon + 2t)^2 - \Delta^2 \right]^{1/2}, \quad (14)$$

а при $\Delta^2/t \ll |\varepsilon + 2t| < \Delta$ —

$$N(\varepsilon) \sim \left[\Delta^2 - (\varepsilon + 2t)\right]^{-1/2},$$
 (15)

т. е. возникает корневая особенность вблизи $\varepsilon = \varepsilon_0$.

Однако в области $|\varepsilon + 2t| \sim \Delta^2/t \ll \Delta$ вновь появляются логарифмическая сингулярность

$$N(\varepsilon) \sim (1/t) \ln(t/|\varepsilon + 2t|), \tag{16}$$

следовательно, сохраняется бесщелевой (точнее, псевдощелевой) характер спектра одночастичных возбуждений. В случае упорядочения типа ВЗП с волновым вектором **Р** псевдощель 2Δ в спектре будет еще менее выражена, чем в (14)–(16), и можно говорить, скорее, о полуметаллическом характере перестроенной системы. Само выражение для параметра порядка Δ в этом случае, разумеется, не совпадает с (13), но аналитический расчет зависимости $\Delta(U_c(\mathbf{P}))$, к сожалению, невозможен.

Для нашего качественного вывода о псевдощелевом (или бесщелевом) характере спектра в фазе с ВЗП типа 3×3 такой расчет, впрочем, не нужен.

Формирование волны спиновой плотности в пределе сильного взаимодействия

В предыдущем разделе была рассмотрена ситуация, когда потенциалы взаимодействия U и V не слишком велики и оправдано приближение самосогласованного поля В этом случае удобно перейти от модели (10) к так называемой t-J модели, введя стандартным образом операторы Хаббарда $X^i_{\alpha\beta}$ [9],

$$H_{tJ} = \sum_{\alpha, i \neq j} t X_{\alpha 0}^{i} X_{0\alpha}^{j} + \sum_{i \neq j} \left[J \mathbf{S}_{i} \mathbf{S}_{j} + \left(\tilde{V}/2 \right) n_{i} n_{j} \right], \quad (17)$$

где $J = 4t^2/U$, $\tilde{V} = V - 2t^2/U$, $X^i_{\alpha 0}$ — оператор Хаббарда частичного возбуждения на узле, \mathbf{S}_i — спиновый оператор. Переходя от операторов Хаббарда к операторам вспомогательных псевдофермионов $(f_{i\alpha})$ и псевдобозонов (β_i) в простейшем представлении $(X^i_{\alpha 0} \to f^+_{i\alpha}\beta_i, X^i_{\alpha \alpha} \to f^+_{i\alpha}f_{i\alpha})$ и рассматривая затем псевдобозонные операторы просто как *с*-числа в приближении седловой точки, запишем эффективный гамильтониан как

$$H_{\text{eff}} = \sum_{\alpha, i \neq j} \tilde{t}_{ij} f_{i\alpha}^+ f_{j\alpha} + \sum_{i \neq j} \left[J \mathbf{S}_i \mathbf{S}_j + \left(\tilde{V}/2 \right) n_i n_j \right] - \sum_{i\alpha} \lambda_i f_{i\alpha}^+ f_{i\alpha}, \qquad (18)$$

где λ_i есть множитель Лагранжа, обеспечивающий сохранение полного числа квазичастиц на узле $(n_i + \beta_i^+ \beta_i = 1)$, $\mathbf{S}_i = \sum_{\alpha\beta} f_{i\alpha}^+ \sigma_{\alpha\beta} f_{i\beta}, n_i = \sum_{\alpha} f_{i\alpha}^+ f_{i\alpha}$. Химический потенциал μ включен в не зависящую от номера узла компоненту поля λ_0 , играющую роль химического потенциала псевдофермионов $(\lambda_0 = \mu)$ в системе без зарядовой модуляции. Эффективный интеграл перескока $\tilde{t}_{ij} = t \sqrt{(1 - n_i)(1 - n_j)}$, где n_i и n_j — средние псевдофермионные числа заполнения узлов (i, j); в отсутствие зарядовой модуляции $n_i = n_j = n$ и $\tilde{t}_{ij} = t(1 - n)$.

Расмотрим возможность формирования в системе (18) соизмеримой антиферромагнитной структуры в отсутствие перераспределения зарядовой плотности. Ранее в [10] была проанализирована аналогичная возможность в одномерной цепочке, моделирующей с некоторыми приближениями цепочку Пенди на поверхности Si (111) (2×1) . В области параметров $\tilde{t} = t(1 - n) \gg J$ (напомним, что $J \ll t$ по определению для модели (18), так как $t/U \ll 1$) оправдано приближение среднего поля по отношению к спиновой плотности S_i. Выделяя компоненты S_q и вводя параметр порядка $\Delta_q = -J_q \langle S_q \rangle$, получаем стандартный гамильтониан системы с ВСП и фиксированным химическим потенциалом псевдофермионов μ

$$H_{\text{eff}} = \sum_{\alpha,k} \varepsilon(\mathbf{k}) f_{\mathbf{k}\alpha}^{+} f_{\mathbf{k}\alpha} - \sum_{\alpha,\beta,q} \left[(\Delta_{\mathbf{q}}\sigma)_{\alpha\beta} f_{\mathbf{k}\beta}^{+} f_{\mathbf{k}-\mathbf{q}\alpha} + \text{c.c.} \right] - \sum_{\mathbf{q}} \left(|\Delta_{\mathbf{q}}|^{2} \right) / J_{\mathbf{q}} - \tilde{\mu} \sum_{\alpha,\mathbf{k}} \lambda_{i} f_{k\alpha}^{+} f_{\mathbf{k}\alpha}, \qquad (19)$$

где $\varepsilon(\mathbf{k})$ есть спектр (1) для треугольной решетки с заменой $t \to \tilde{t}$.

Эффективный потенциал $\tilde{U}_s(\mathbf{q}) = j_{\mathbf{q}} = -(J/2)$ × $\sum_{\mathbf{n}} \exp(i\mathbf{qn})$, отвечающий за формирование волны спи-

новой плотности в системе с гамильтонианом (19), зависит от квазиимпульса **q**, что существенно отличается от аналогичной ситуации в системе с гамильтонианом (10) (см. (11)). Максимум $\tilde{U}_s(\mathbf{q})$ достигается при $\mathbf{q} = \mathbf{P}$ и соответственно $\tilde{U}_s(\mathbf{P}) = (3/2)J$, тогда как $\tilde{U}_s(\mathbf{Q}) = J$.

В то же время, с точки зрения критерия Стонера, наибольшая неустойчивость парамагнитного состояния может быть связана с формированием ВСП как на волновом векторе **Q** (при среднем заполнении *n*, близком к 1/2), так и на волновом векторе **P** (при удалении заполнения *n* от 1/2). Но в обоих случаях ($\mathbf{q} = \mathbf{Q}, \mathbf{P}$) потенциал $U_s(\mathbf{q}) > 0$, т.е. имеет место конкуренция двух типов ВСП аналогично случаю двух типов ВЗП для систем со слабой связью (см. предыдущий раздел).

Заметим, что, поскольку средние числа заполнения фермионных (в исходном гамильтониане) и псевдофермионных состояний равны, величина *n* сохраняет тот же физический смысл, что и в предыдущих разделах. Однако величина *µ*, разумеется, имеет совсем другой смысл (химический потенциал псевдофермионов) и является просто удобным параметром, вовсе не совпадающим с истинным уровнем Ферми исходных квазичастиц. Тем не менее все формулы из раздела 1, связывающие $\tilde{\mu}$ и п, остаются в силе с точностью до переобозначений $(t \to \tilde{t}, \mu \to \tilde{\mu})$, и можно напрямую воспользоваться ими при рассмотрении особенностей спектра и плотности состояния псевдофермионов в треугольной решетке. Аналогично (с заменой $U_s(\mathbf{q}) \rightarrow \tilde{U}_s(\mathbf{q})$) можно воспользоваться и формулами из раздела 2 для параметра порядка Δ , характеризующего антиферромагнитный дальний порядок в системе с гамильтонианом (18). Так, при упорядочении с волновым вектором $\mathbf{q} = \mathbf{Q}$ и заполнении зоны псевдофермионов на четверть ($n = n_0 = 1/2$) имеем

$$= \Delta_0 = 4t \exp\left[-4\pi\sqrt{\tilde{t}/U_s(\mathbf{Q})}\right]$$
$$= 2t \exp\left[-\pi\sqrt{2U/t}\right], \qquad (20)$$

так что $\tilde{\Delta}_0 \ll \tilde{t}$ из-за экспоненциально малого фактора в (20) при $U \gg t$. Следует подчеркнуть, что критерий $\tilde{t} \gg J$, использованный при выводе эффективного гамильтониана (19), нарушается в непосредственной близости от половинного заполнения $(n \to 1)$, и в этом случае следует пользоваться общим гамильтонианом t-Jмодели (18). В предельном случае n = 1 выражение (18) эквивалентно гамильтониану Гейзенберга с обменным интегралом J для системы локальных спинов S = 1/2 на треугольной решетке [11], обсуждение которого в рамках концепции ВСП неадекватно.

Δ

Следует подчеркнуть, что физический смысл параметра порядка Δ в модели (19) есть не максимальная амплитуда спиновой плотности на узлах решетки, а только лишь усредненная (по быстрым квантовым флуктуациям) медленная огибающая плотности локальных

спинов S(r). В пределе $U \gg t$ истинная плотность спинов хорошо локализована на узлах (S = 1/2), тогда как средняя статическая плотность $\langle S \rangle = \Delta / \tilde{U}_s \ll 1/2$ при $J \ll \tilde{t}$, и можно перейти на язык волны спиновой плотности в системе зонных псевдофермионов. Последние, разумеется, непосредственного физического смысла не несут и являются лишь удобным математическим приемом при описании системы (18).

Итак, проведен качественный анализ особенностей электронного спектра плоской треугольной решетки и возможности возникновения в ней волн зарядовой и спиновой плотности. В приближении сильной связи для перескока между ближайшими соседями показано, что имеется логарифмически расходящийся пик плотности состояний (особенность Ван Хова) на энергии, соответствующей заполнению электронной зоны на одну четверть (n = 1/2). Вследствие пиннинга уровня Ферми даже при заполнении, близком к половинному (n = 1), критерий неустойчивости системы относительно перехода в состояния с ВЗП или ВСП может быть легко выполнен. При этом возникает возможность конкуренции двух типов соизмеримых структур (несоизмеримые в данной работе не рассматриваются), соответствующих волновым векторам $\mathbf{Q} = (\pi/a) \left| \mathbf{e}_x + (1/\sqrt{3}) \mathbf{e}_y \right|$ и $\mathbf{P} = (4\pi/3)\mathbf{e}_x$ в первой зоне Бриллюэна. В зависимости от заполнения зоны и величины потенциала взаимодействия могут иметь место как простая полосатая структура (q = Q) вблизи заполнения на одну четверть, так и более сложная треугольная (гексагональная) структура (q = P) при приближении к половинному заполнению. В первом случае значительную роль играет фактор нестинга на волновом векторе Q некоторых участков поверхности Ферми, во втором — увеличение эффективного потенциала взаимодействия на волновом векторе Р.

Имеющиеся экспериментальные данные позволяют отнести монослои Pb,Sn/Ge (111) с покрытием 1/3 к системам с ВЗП на волновом векторе Р, адекватно описываемым в приближении слабого взаимодействия [2]. Электронный спектр таких систем является бесщелевым (или псевдощелевым). В то же время монослои K/Si (111): В с покрытием 1/3 относятся, скорее всего, к системам с ВСП, однако вопрос о структуре и оптимальном приближении пока остается открытым. Наличие щели в спектре электронных состояний свидетельствует, повидимому, в пользу модели сильного взаимодействия, однако величина этой щели (около 0.1 eV) все же плохо согласуется с критерием сильной связи и заставляет обращаться к экзотическим гипотезам о сильной поверхностной релаксации [4], которые не имеет смысла обсуждать в рамках данной статьи.

Настоящая работа частично обсуждалась на семинаре LEPES (CNRS, Гренобль) и полностью — на семинаре по физике твердого тела (ФИАН, Москва). Один из авторов (В.В.Т.) выражает благодарность Ю.В. Копаеву и А.П. Шотову за полезную дискуссию и поддержку.

Список литературы

- [1] V.G. Lifshitz, A.A. Saranin, A.V. Zotov. Surface Phases in Silicon. Wiley, Chichester (1994).
- [2] G. Santoro, S. Scandolo, E. Tosatti. Phys. Rev. B59, 3, 1891 (1999).
- [3] Б.А. Нестеренко, В.Г. Ляпин. Фазовые переходы на свободных гранях и межфазных границах в полупроводниках. Наук. думка, Киев (1990).
- [4] H.H. Weitering, X. Shi, P.D. Johnson. Phys. Rev. Lett. 78, 10, 1331 (1997).
- [5] C. Hellberg, S. Ezwin. Phys. Rev. Lett. 83, 5, 1003 (1999).
- [6] G.A. Allan, M. Lannoo. Surf. Sci. 63, 1, 11 (1977).
- [7] В.Н. Меньшов, В.В. Тугушев. ЖЭТФ 104, 5, 3848 (1993).
- [8] B.I. Halperin, T.M. Rice. Sol. Stat. Phys. 21, 115 (1968).
- [9] F. Zhang, T.M. Rice. Phys. Rev. B37, 6, 3759 (1988).
- [10] M. Avignon, V. Tugushev. Phys. Lett. A209, 198 (1995).
- [11] P. Fazekas, P.W. Anderson. Phil. Mag. 30, 423 (1974).